Исследование потерь оптического излучения в одномодовых AlGaAsOI микроволноводах

О. А. Крылова, В. В. Витько, А. Б. Устинов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

oa.krylova@etu.ru

Аннотация. Работа посвящена исследованию потерь оптического излучения в одномодовых микроволноводах из AlGaAs-на-изоляторе (AlGaAsOI от англ. «AlGaAs-oninsulator»). Проведено численное моделирование декрементов затухания в интегральных канальных и полосковых волноводах, работающих в одномодовом Для моделирования использовались режиме. оригинальная теоретическая модель на основе улучшенного метода Маркатили и элементов теории возмущений. Получены зависимости волноводных потерь геометрических параметров структуры. от Сформулированы рекомендации для реализации минимальных потерь в исследованных одномодовых микроволноводов.

Ключевые слова: оптический микроволновод; AlGaAsна-изоляторе; оптические потери

I. Введение

Интегральная фотоника привлекает особое внимание научного сообщества благодаря практичной И компактной реализации устройств. В этой области постоянно идет поиск новых технологических решений, способных удовлетворить растущие требования интегральной фотоники к устройствам и компонентам. В настоящее время существуют две перспективные конкурирующие материальные платформы, отвечающие выдвигаемым требованиям: полупроводники группы А^ШВ^V и платформа кремний-на-изоляторе (КНИ) [1]. Кремний-на-изоляторе широко используется лля изготовления элементов фотонных интегральных схем (ФИС). Интерес к данной платформе обусловлен ее высоким контрастом показателей преломления, а также хорошей совместимостью с КМОП-технологией [2]. Однако на телекоммуникационных длинах волн (1.4 – 1.6 мкм) кремний обладает двухфотонным поглощением и вызываемым им поглощением свободных носителей, производительность снижают которые сильно устройств [3]. В сравнении с КНИ полупроводники $A^{III}B^{V}$ группы обладают высокими значениями нелинейных параметров, а эффект двухфотонного поглощения наступает на больших длинах волн [4]. В последние годы технологически стала возможна комбинация материалов AlGaAs и SiO₂ (AlGaAsOI), что позволило снизить потери на распространение оптического излучения до 1 – 3 дБ/см, сохранив при этом многообразие преимуществ полупроводников группы А^{ШВV}, а также обеспечив совместимость с КМОПтехнологией [3, 5]. Стоит также отметить, что на основе AlGaAsOI возможно изготовление радиофотонных схем,

сочетающих в себе как активные, так и пассивные компоненты на едином кристалле [5].

Целью данной работы является исследование распространения оптического излучения в канальных и полосковых микроволноводах прямоугольного поперечного сечения, которые являются базовыми ФИС устройств [6, 7]. Рабочие элементами характеристики и режим работы таких волноводов сильно зависят от размеров сердцевины. Таким образом, исследования распространения лля оптического излучения В них необходимо определить ИХ свойства, построить распределения дисперсионные электромагнитных полей и определить величину потерь. В работе представлена оригинальная теоретическая модель, позволяющая получить зависимость эффективного показателя преломления, распределения электромагнитных полей и потерь исследуемой структуры от ее геометрических параметров.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим распространение плоской монохроматической волны оптического диапазона в канальных и полосковых волноводах, общий вид поперечного сечения которых представлен на рис. 1. Сердцевина обеих структур выполнена из AlGaAs (область I на рис. 1) с шириной *a* и толщиной *d*, а подложка (область IV) – из диоксида кремния (SiO₂). В случае канального волновода волноведущая область окружена обкладкой из SiO₂, а в полосковом волноводе – воздушной обкладкой (рис. 1).

Распространяющая в волноводе мощность оптического излучения P(z) экспоненциально уменьшается по мере прохождения излучения вдоль структуры. Зависимость этой мощности от продольной координаты *z* описывается выражением [8]:

$$P(z) = P_0 e^{-2\alpha z} , \qquad (1)$$

где *P*₀ – начальная мощность, *а* – декремент затухания.

Начальная мощность оптического излучения *P*₀ определяется из уравнения Пойнтинга, как мощность, распространяющейся по линии передачи без потерь:

$$P_0 = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{S} \vec{E} \times \vec{H}^* dS , \qquad (2)$$

где \vec{E} – напряженность электрического поля, \vec{H}^* – комплексно-сопряженная напряженность магнитного

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (грант № ФСЕЕ-2020-0005)

поля, *dS* – площадь поперечного сечения излучения, распространяющегося в волноводе.



Рис. 1. Поперечное сечение исследуемых волноведущих структур, где область I – сердцевина из AlGaAs с показателем преломления n₁ = 3.245, область IV – подложка из SiO₂ с n₄ = 1.444, области II, III, V – обкладка из воздуха с n_{2,3,5} = 1 или SiO₂ с n_{2,3,5} = 1.444 для полоскового и канального волноводов, соответственно

Перепишем выражение (2) для случая исследуемых структур с учетом компонент напряженностей электрического и магнитного полей для каждой области. Так, для области I получим:

$$P_0 = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-d/2}^{d/2} \int_{-a/2}^{a/2} \left(E_x^{\mathrm{I}} H_y^{\mathrm{I}*} - E_y^{\mathrm{I}} H_x^{\mathrm{I}*} \right) dx dy.$$

Определим $P_l(z)$ — мощность потерь на единицу длины вдоль волноведущей структуры. Для этого продифференцируем выражение (1) по продольной координате:

$$P_{l}(z) = -\frac{\partial P(z)}{\partial z} = 2\alpha P_{0}e^{-2\alpha z} = 2\alpha P(z).$$
(3)

Отметим, что отрицательный знак у частной производной введен для того, чтобы $P_l(z)$ соответствовала потерям мощности по длине.

Из уравнения (3) по теории возмущения, определим декремент затухания α, позволяющий оценить линейные потери на прохождение оптического излучения по волноводу, следующим образом [8]:

$$\alpha = \frac{P_l(z)}{2P(z)} = \frac{P_l(z=0)}{2P_0} \,. \tag{4}$$

В исследуемых AlGaAsOI-волноводах все области обладают свойствами диэлектрика, поэтому *P*₁ с учетом материальных потерь определяется следующим образом [8]:

$$P_{l} = \frac{\omega \varepsilon''}{2} \int_{S} \left| \vec{E} \right|^{2} dS , \qquad (5)$$

где ω – угловая частота, ε'' – мнимая часть диэлектрической проницаемости, описывающая потери в материале на заданной длине волны. В случае исследуемых структур для области I выражение (5) принимает следующий вид:

$$P_{l} = \frac{\omega \varepsilon_{AIGaAs}}{2} \int_{-d/2}^{d/2} \int_{-d/2}^{d/2} \left| \left(E_{x}^{I} \right)^{2} + \left(E_{y}^{I} \right)^{2} + \left(E_{z}^{I} \right)^{2} \right| dx dy.$$

Для определения поперечных компонент электромагнитных полей (E_x, E_y, H_x, H_y) воспользуемся улучшенным методом Маркатили, применение которого подробно описано в работе [9] для аналогичных волноводных структур на GaAs/AlGaAs. Таким образом, получаем системы уравнений для компонент E_x , E_y , H_x , H_y для каждой области исследуемых микроволноводов:

Для области I:

$$\begin{cases} E_x = \frac{\beta A_1 k_x + \omega \mu_0 A_2 k_y}{iK_1^2} \cos\left[k_x \left(x + \xi\right)\right] \cos\left[k_y \left(y + \eta\right)\right], \\ E_y = \frac{-\beta A_1 k_y + \omega \mu_0 A_2 k_x}{iK_1^2} \sin\left[k_x \left(x + \xi\right)\right] \sin\left[k_y \left(y + \eta\right)\right], \\ H_x = \frac{-\beta A_2 k_x + \omega \varepsilon_0 n_1^2 A_1 k_y}{iK_1^2} \sin\left[k_x \left(x + \xi\right)\right] \sin\left[k_y \left(y + \eta\right)\right], \\ H_y = \frac{\beta A_2 k_y + \omega \varepsilon_0 n_1^2 A_1 k_x}{iK_1^2} \cos\left[k_x \left(x + \xi\right)\right] \cos\left[k_y \left(y + \eta\right)\right], \end{cases}$$

где β – продольное волновое число, A_i – амплитуды электромагнитного поля, k_x , k_y – поперечные волновые диэлектрическая и ε_0, μ_0 числа, магнитная постоянные, соответственно, ξ, η – пространственные сдвиги $K_i^2 = n_i^2 k_0^2 - \beta^2$ – поперечное волновое число области с номером j, n_i – её коэффициент преломления, $k_0 = \omega/c$ – волновой вектор в свободном пространстве, а с – скорость света. Для областей II – V системы уравнений имеют аналогичный вид с заменой тригонометрических функций с х-зависимостями на $\exp\left|\pm\gamma_{i}\left(x\pm d/2\right)\right|$ для областей II – III и с узависимостями на $\exp\left[\pm\gamma_{j}\left(y\pm a/2\right)\right]$ для областей IV – V, где знаки "+" и "-" выбираются для четных и нечетных областей, соответственно.

Подставляя системы уравнений для поперечных компонент электромагнитных полей в выражения (2) и (5), получаем итоговые выражения для P_0 и P_l в исследуемых структурах, соответственно. Таким образом, определив все необходимые величины и подставив их в выражение (4), находим искомую зависимость линейных потерь исследуемых структур от геометрических размеров волноведущей области.

Стоит отметить, что предложенная теоретическая модель учитывает потери, связанные с ϵ'' , т. е. с потерями в материалах волновода. Таким образом, можно определить сочетания материалов И конфигурацию волноведущих структур, обеспечивающих минимальные потери на распространения.

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ

Разработанная теоретическая модель легла в основу алгоритмов расчета параметров и потерь канальных и полосковых волноводов. Расчеты проводились для следующих параметров: длина волны $\lambda = 1.55$ мкм, сердцевина волноводов из Al_{0.3}Ga_{0.7}As с показателем преломления $n_{AlGaAs} = 3.245$ и мнимой частью

диэлектрической проницаемости $\epsilon''_{AlGaAs} = 5.6 \cdot 10^{-2}$ [10], обкладка волноводов из SiO2 с показателем преломления $n_{\rm SiO_2} = 1.444$ мнимой частью диэлектрической И $\epsilon_{SiO_2}'' = 7.2 \cdot 10^{-4}$ [11]. Отметим, что проницаемости моделирование проводилось для основной моды исследуемых волноводов E_0^x (преимущественная поляризация вектора напряженности электрического поля \vec{E} вдоль ширины волновода). По предварительным расчетам d = 0.3 мкм обеспечивает одномодовый режим распространения оптического излучения в описываемых волноводах. Ширина сердцевины а варьировалась в пределах от 0.3 мкм до 1.5 мкм. Кроме того, проведена нормировка потока мощности оптического излучения на 1 мВт, распространяющегося по волноводу.

Согласно описанной в [9] теоретической модели проведен расчет дисперсионных характеристик исследуемых канального и полоскового волноводов, откуда получены значения продольной β и поперечных k_x , k_y составляющих волнового вектора. Отметим, что моделирование дисперсионных кривых проведено для различных значений ширины сердцевины.

Рассмотрим распределения квадрата напряженностей электрического поля оптического излучения в исследуемых микроволноводах. Моделирование проводилось согласно описанной в [9] теоретической модели. Результаты моделирования представлены на рис. 3 для канального и полоскового волноводов различных поперечных сечений.



Рис. 2. Распределение квадрата напряженностей электрического поля в канальном и полосковом волноводах для моды основного типа E₀^x.при поперечных размерах сердцевины 0.3×0.4 мкм² (a), (в) и 0.3×1 мкм² (б), (г)

Видно, что при размерах сердцевины 0.3×0.4 мкм² (рис. 2*a*, *в*) электромагнитное поле значительно выходит в области II и III, что связано с преимущественной поляризацией \vec{E} , касательной подложке. Стоит отметить, что в случае полоскового волновода наблюдается большая локализация поля в сердцевине

структуры за счет более высокого контраста показателей преломления по сравнению с канальным. При увеличении ширины волноводов до 1 мкм (рис. 2*б*, *г*) электромагнитное поле практически полностью сосредоточено в центральных областях структур как для канального, так и для полоскового волноводов.

Проведено моделирование потерь от ширины сердцевины волноведущей области. Результаты расчетов для исследуемых структур представлены на рис. 3. Видно, что в случае полоскового волновода потери с увеличением ширины сердцевины уменьшаются. Так как начальная мощность P_0 является константой и равна 1 мВт, то при малых значениях ширины сердцевины электромагнитное поле локализовано внутри волновода и обладает высоким значением напряженности (рис. 2*в*). Следуя уравнению (5), P_1 зависит от напряженности электрического поля, и, следовательно, определяет максимум потерь на распространение.

Из рис. 2 видно, что при увеличении ширины волноведущей структуры значения напряженности электрического поля уменьшается. Таким образом, при увеличении ширины волновода распространяющаяся в нем мода локализуется в сердцевине, напряженность поля уменьшается, а значит, и значение потерь также становится ниже.



Рис. 3. Зависимость потерь на распространение от ширины сердцевины a в канальном и полосковом волноводах для моды основного типа E_0^x

В отличие от полоскового волновода на начальном участке зависимости декремента затухания канального волновода наблюдается увеличение потерь ло максимума 1.565 дБ/см при ширине 0.4 мкм. Такая зависимость обусловлена тем, что при ширинах, сравнимых с толщиной волноведущей области $(0.3 \times 0.3 \text{ MKm}^2)$, значительная часть моды, распространяющейся по структуре, занимает пространство как сердцевины, так и окружающего волновод диэлектрика. Поэтому, при фиксированной мощности в 1 мВт напряженность электрического поля имеет значение ниже, чем в предыдущем рассмотренном случае. Значительную роль в формировании потерь на распространение имеет окружающий диэлектрик, обладающий меньшей мнимой частью диэлектрической проницаемости ε". Эти два фактора определяют ход кривой потерь в начале характеристики. При увеличении ширины волноведущей области распространяющая по структуре мода все больше локализуется в сердцевине волновода, обладающей наибольшей по сравнению с

окружающими областями ε ", а напряженность электрического поля увеличивается (рис. 2*a*, *б*), тем самым увеличивая значение потерь. Таким образом, при достижении ширины значения 0.4 мкм напряженность электрического поля оптического излучения принимает наибольшее значение, что обуславливает максимум потерь в канальном волноводе. При дальнейшем увеличении ширины мода все больше локализуется в сердцевине, а значения напряженности электрического поля уменьшаются, таким образом, приводя к уменьшению декремента затухания.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено численное моделирование дисперсионных характеристик, распределения электромагнитных полей, потерь в одномодовых канальных и полосковых микроволноводах различных поперечных сечений. Получены зависимости декремента затухания от ширины волноведущей области. При увеличении сердцевины электромагнитное поле локализируется в центральной области, и потери в исследуемых структурах уменьшаются. В канальных волноводах наблюдается локальный максимум, связанный с особенностями распространения оптического излучения по канальным Показано, канальный волноводам. что волновол обладает меньшими значениями потерь на распространение в отличие от полоскового, однако при ширинах сердцевины, превышающих 1 мкм, значения декрементов затухания для обоих видов исследуемых структур принимают близкие значения. Таким образом, для реализации микроволноводов AlGaAsOI стоит отлавать предпочтение структурам канальных волноводов с максимально возможной шириной, удовлетворяющей условию одномодового распространения оптического излучения.

Список литературы

- Minhao Pu et al. An ultra-efficient nonlinear platform: AlGaAs-oninsulator // 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. P. 3160–3160.
- [2] Jalali B., Fathpour S. Silicon Photonics // Journal of Lightwave Technology. 2006. Vol. 24, № 12. P. 4600–4615.
- [3] Fathpour S. Heterogeneous Nonlinear Integrated Photonics // IEEE J. Quantum Electron. 2018. Vol. 54, № 6. P. 1–16.
- [4] Aspnes D.E., Kelso S.M., Logan R.A., Bhat R. Optical properties of AlxGa1-xAs // Journal of Applied Physics. 1986. Vol. 60, № 2. P. 754-767.
- [5] Mobini E. et al. AlGaAs Nonlinear Integrated Photonics // Micromachines. 2022. Vol. 13, № 7. P. 991.
- [6] Wang X., Sieger M., Mizaikoff B. Toward on-chip mid-infrared chem/bio sensors using quantum cascade lasers and substrateintegrated semiconductor waveguides / ed. Razeghi M. San Francisco, California, USA, 2013. P. 86312M.
- [7] Sieger M., Mizaikoff B. Optimizing the design of GaAs/AlGaAs thinfilm waveguides for integrated mid-infrared sensors // Photon. Res. 2016. Vol. 4, № 3. P. 106.
- [8] Pozar D. M. Microwave engineering 4^{th} ed. John wiley & sons, 2011. 754 p.
- [9] Витько В.В., Крылова О.А., Еськов А.В., Устинов А.Б. Исследование одномодового режима распространения оптического излучения в интегральных микроволноводах из арсенида галлия // Сборник докладов Всероссийской научнотехнической конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ». 2023. С. 493-496.
- [10] Adachi S. Properties of Aluminium Gallium Arsenide // Japan: Gunma University, 1993, 233 p.
- [11] Palik E.D. Handbook of optical constants of solids. San Diego: Academic Press, 1998. 834 p.